PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-110328

(43) Date of publication of application: 10.04.1992

(51)Int.Cl.

C08J 7/00

CO8J 7/16

CO8J 9/224

(21)Application number: 02-231894

(71)Applicant : TERUMO CORP

(22)Date of filing:

31.08.1990 (72)Inven

(72)Inventor: KOMATSU KIYOSHI

ONISHI MASATO

(54) METHOD AND APPARATUS FOR PREPARING FUNCTIONAL FILM

(57)Abstract:

PURPOSE: To prepare the title film having plasma polymn. layers having uniform quality without being accompanied by staining or quality degradation by cleaning a film, conveying the cleaned film, and forming plasma polymn. layers on both surfaces of the cleaned film, each step being conducted under specified conditions.

CONSTITUTION: After both surfaces of a film (e.g. a porous PP film) are cleaned simultaneously in vacuo pref. by vacuum plasma discharge, the cleaned film is conveyed in vacuo to a position, where plasma polymn. is conducted in vacuo, thus forming plasma polymn. layers (e.g. by feeding methoxyethyl acrylate under Ar plasma discharge to polymerize) on both cleaned surfaces simultaneously.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

個日本 圏特許庁(JP)

10 特許出顯公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

平4-110328

Pint. Cl. 5

識別記辱 306

庁内整理番号

@公開 平成 4年(1992) 4月10日

C 08 J

7/00 7/16 9/224

7258-4F 7258-4F 7148-4F

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全8頁)

国発明の名称 機能性フイルム状物の製造方法およびその製造装置

敠

@# 夏 平2-231894

明明 頤 平2(1990)8月31日

個発 明 小 神奈川県足柄上郡中井町井ノ口1500番地 テルモ株式会社

内

伊発 煚 大 乪 神奈川県足柄上都中井町井ノ口1500番地 テルモ株式会社

仍出 人 テルモ株式会社 題

東京都渋谷区幡ケ谷2丁目45番1号

の代 理 弁理士 藤島 洋一郎 外1名

弱

1. 路明の名称

機能性フィルム技物の製造方法

およびその製造装置

2. 特許請求の範囲

1. 真空雰囲気中において被処理フィルム状物 の両表面をそれぞれ同時に標浄化する工程と、

真空窓閉気中においてブラズマ重合を行うこと により、前記法浄化した故処理フィルム状物の両 袋面にそれぞれ間時にプラズで盤合層を形成する 工程と、

的配得爭化が行われる位置とプラズマ国会が行 われる位置との間で投処費フィルム状物を異生落 囲気を保持した状態で移送させる工程 とを備えたことを特徴とする機能性フィルム状物

- 2. 前記被処理フィルム状物の被殺化を真空ブ ラスマ放気により行う請求項 1 記載の機能性フィ ルム状物の製造方法。
 - 3、 内部に少なくとも一対の準備密をよびブラ

1

ズマ姫合選を有する異空積本体と、

この真空槽本体内の名部屋を排気する非気手段

鉄処理フィルム状物を剪記準構整とプラズマ重 合整との間で往復移動可能に移送させる移送機構

前記プラメマ垂合器に設けられ、観処理フィル ム状物の両変面それぞれに同時にブラズマ垂合層 を形成する面面プラズマ蛋合手段 とを信えたことを特徴とする難能先フィルム状物 の製造装置。

3. 発明の詳細な説明

〔塵策上の利用分野〕

本発明は機能性フィルム状物の製造方法およびも の製造装置に係わり、特に高分子多礼食薬労のフィ ルム状物の晒液間にそれぞれプラズマ盤合質を形成 してなる機能性フィルム決物の製造方法およびその 製造装置に関する。

【従来の技術】

高分子多孔質膜は、その操作性、経済性等の多く

特開平 4~110328(2)

の利点を有するために、致劲、进行等の物気分散用 の膜として多くの分野で応用されている。

ところで、近年、このような収存の部分子を孔質 膜の袋面をさまざまな方法により加工して、金面の 改良を行う加工技術、すなわち材料表面の高機能化 技術が非常に盛んになってきた。たとえば、乾水性 多礼質膜の現水化処理のためにブラズマ宣合装版や プラズマグラフト貸合装置が用いられている。プラ ズマグラフト毎合では、ポリプロピレンやポリコッ 化ピニリデン号を乗材とした高分子多孔質度の最宏 面に、異合開始点となる分子またはチジェルの存在 が重要となる。そのため、国合開始時には殷表面に 含まれる吸者分子のような重合に支険をきたす不能 物を予ぬ除去しておく必要がある。また、この後、 遊頻盛合可能な単量体を反応させてプラズマ組とし たプラズマ丑合歴を形成させるために、プラズマ用 ガスを供給し、真空プラズマ放電を行うが、このプ ロセス中は反応精強あるいはフィルム競送用の数核 も台め個力真空中での野蛮不拘物の発生を抑える必 変がある。一般に、 ざりプロピレン等の多孔質膜 フィルムは、処理的は大気に鼓配されることが多く、 従来は重合の際に予必其空間にセットし、 真密排気 することで大気中で吸着した水や値々の汚熱物を除 去している。

ところで、このような多孔質能フィルムの両面に それぞれプラズマ取合限を形成する場合、 競乗の方 法としては、片面をプラズマ処理した状、 装取内を 大気圧に戻して多孔質膜フィルムを反転させて再び るう一方の片面を処理する方法と、プラズマ 集合用 の電極を 2 組瓦い造いに設配し、 多孔質膜フィルム の片面づつを別々の依認で行う方法がある。

【発明が解決しようとする談題】

しかしながら、上述の徒来の方法では、前者の協会には多礼質膜フィルムは一旦装置外へ取り出されるため、大気に接触し、このため多礼質膜フィルムが変質したり汚数されるおそれがある。特に、合成高分子や天然高分子などの基材では、その基材中に多量の不統領(ガスや水分)が諸存しており、従来の真空節気に弱って不能物を除去する方法では、短時間に十分な験去を行うことができないことがあり、

3

本発明による機能性フィルム状物の製造方法は、

4

真空祭 関気中において被処理フィルムは物の両皮面をそれぞれ同時に病物化する工程と、真変 雰囲気中においてブラズマ並合を行うことにより、前記滑砂化した破処理フィルム状物の両接面にそれぞれ同時にブラズマ垂合 屋を形成する工程と、前記 溶砂化が行われる位置とブラズマ 連合が行われる位置との間で被処理フィルム状物を真空雰囲気を傾持した 炊彫で移送させる工程とを備えている。

この方法では、被処理フィルム状物の治浄化、移送およびプラズマ監合の各プロセスが真空雰囲気中で連続して行われるため、各工程間で被処理フィルム状物が大気中にふれることがなく、よって際変面に変質が生じたり、不純物で汚壊されることがない。しかも、被処理フィルム状物の両表面にそれぞれ阿時にプラズマ配合層を形成するので、均質な膜が得られる。

また、本発明による機能性フィルム状物の製造方法は、前記位処理フィルム状物の機管化を真空ブラ エマ放電により行うものである。

この方法によれば、被処理フィルム状物の表面の

特弱平 4-110328(3)

この製匠では、放処理フィルム状物を特徴案とプラズマ競合監との間で双方向に自在に移送させることができ、消費化をよびプラズマ第合の各プロセス

を安定して行うことができる。 また、 被処理フィルム 役割の 両表面に同時にプラズマ 藍合を行うので、 電抵を交互に 配股する必要がなく、よって 袋屋の 存盈が小さくなり、 経済的でもある。

〔英統例〕

8

るターボ分子ポンプやクライオポンプを用いること が好ましい。

(1) 保給ガス

後途のスパック室 1 5 におけるプラズマ用ガス導 人口 2 2 からプラズマ用の不穏性ガスとしてアルゴ

(2)供給ガス流量

プラズマ重金やプラズマグラフト低合に用いるが スの気気は、マスフローコントローラ(MFC)に より正確に制御する。マスフローコントローラは実 空積本体11と図示しないガスポンペとの間に配設 され、放路に殺けたヒータが流れるガス量に依存し で奪われる熱量を抵抗他の変化で検出し、常にこの 値が設定値になるようにガス量を調整する。多式 取フィルム 25 の両表面を同時にプラズマ報合する

伶関平 4-110328(4)

場合は、2つの豊合用単量は導入口23から同時に 組合用ガスを供給する。また、2つの取合用単量体 第入口23から互いに異なるガスを供給することに より、多孔製膜フィルム25の商級面で異なる概能 を付与することができる。

(3) 胶螺動作压力

プラズマ用ガス導入口??からアルゴン、また登 合用単量体導入口23からプラズマ蛋合に必要なが ス、たとえばメトキシエチルTクリレートをそれぞ れ真空標本は11内に流しなから、圧力を一定に深 持してプラズマ放電を行う必要がある。通常、動作 圧力は Ú、 Ú l ~数fotrであり、このとをの真空排 気の主ポンプはこの範囲で袋気能力の大きいメカニ カル・ブースタ・ポンプ (MBP) を用いる。この 圧力を一定に保持することはガス流量に係わるが、 ガス流量の渦撃は非気系に関口可疑パルブ(コンダ クタンスパルブ!を殴け、コンダクタンスを調整す ることにより行う。

一方、スパッタ盒15には平行平板型のスパッタ 設置 2 f が配数されている。このスパッタ製置 2 f は、事孔質駅フィルム23の上下に近投して設けら れた2つのブラズマ用ガス切入口22、および上下 に対向して設けられた関板21、2~bとを有して かる。これら毎個27、27日にはたとえば銀(A 8)からなるターグット28、29が配設されてお り、真空根本は11の外部に配設された電板30a、 3 0 bにより 関級 2 7 a 、 2 7 b の 間に 毎 周線 に よ るプラズマ放電を生じさせ、ターゲット28、29 による商豊面同時のスパッタリングを行い、これに より多孔質腹フィルム25の両去図それぞれに鎖の 尊頂を同時に形成して抗菌性を持たせるものである。 なお、芭蕉30a、30bにはそれぞれマッチング ポックス 5 8 を介して胃源 5 7 から海周波が供給さ れるようになっている。その他の視点はブラズマ丑 合塞」(の場合と同様であるので、その説明は省略

準備室12、13にはそれぞれ一対の類取・栽出 機構3し、32が配数されている。一方の巻貫・巻 出機構3~は、多孔質膜フィルム25を糖を付ける ためのアルミニウム製等のポピン33と、多礼気膜

1 1

1 2

フィルム25を祭内するためのガイドローラ34、 35とにより構成されている。値方の過収・堕出段 構るをは、ポピンるも、ガイドローラるで、る8、 39および張力制如股格40により構成されている。 脳力制制機構も D は、ガイドローラ 3 9 を始 4 1 に より回勤可能に支持するとともにその中央部におい て特点2により支持部材も3に回動可能に舶支され たサンションナームも4と、このナーム41の他爺 部に取り付けられた重り45とにより構成される。 この張力制御機構40は、走行中の多孔質膜フィル ム25の張力をテンションアーム44で検知するも ので、このテンションアーム44の水平方向に対す る角度、すなわち多孔関膜フィルム25の張力が发 時一世になるように図示しないパックテンション用 のモータのトルクを自動的に調整するものである。 また、多孔質膜フィルム 2 5 の走行速度はプラズマ にさらす時間を決定する無要なパラメータになる。 この走行速度は1~10 (mm/min) の範囲で任意に 選択される。走行速度の換知は、ガイドローラ 3 5 と同性に取り付けた図示しないエンコーダにより行

われる。このエンコーダの出力とモーク組動回路の 設定値とが絶えず比較されフィードバックがかけら れ、これにより多孔質膜フィルム23が一定の速度 で移送されるようになっている。

プラスマ医合室ししとスパッタ塩15との間、ブ ラズマ&合主し4と準備宝12との際、スパッタ室 15と準備盤しるとの期にはそれぞれ仕切手段とし での仕切板46、11、48が設けられており、こ れらの仕切板46~48により各プロセスの他のプ ロセスへの影響を防止している。これら仕切衷(ら ~48にはそれぞれ多孔質膜フィルム25が過過可 能な窓19が形成されている。両側の仕切板11、 48の上半分は図示しないエアシリング祭によりそ れぞれ軸50を中心に準剛整12、13間に向けて 開闢可能となっており、これにより真空増本体11 の内部のクリーニングが容易になっている。

また、第空標本体11の部面にはレール5しに 沿って上下に参助可能な開閉界52が設けられ、こ の問題取52には観賞用の窓53が設けられている。 このような異成において、本質確例の概能依限の

砕開平 4-110328(5)

感造設置では、光ず、舌孔翼膜フィルム23を準衡 宝12、13の増取・亜出機構31、32間にセッ トした後、真空精本体11の内部を真空状態に謹気 して大気中で吸着した水や汚散物を除去する。表面 の清浄化をさらに行う必要があれば、巻度・自出機 根31により多孔質膜フィルム25を過ぎ取りなが らスパッタ富し5でサルゴンプラズマ処理を行い不 純物の験法を促進させる。この多孔黄腹フィルム 2 5 の表面の消浄化が除了すると、悉取・趣出機構 3 1、82を区勤させ、歩孔貫線フィルム85をス パッタ室15へ移放させる。スパッタ室15では額 **のスパッタリングが行われ、多孔覚鏡フィルム25** の両皮間に同時に抗菌性の気の環膜が形成される。 統いて、この多孔質膜フィルム25はプラズマ重合 第1 もへ移送され、ここでプラズマ放尾によりその 両裏面に岡崎にプラズマ重合層が形成される。その 後、この多孔質膜フィルム~5は準備塩13倒の巻 放・巻出協構31に器き取られた後、外部に取り出

本実施列の機能性頭の製造装置では、降齢窒13

なお、上記実施例においては、スパック登1~ででの処理を先に行い、その後プラズマ国合金でありません。この順序は任意でありたが、この順序は任意であり、公理を行うようにしたが、ことが多孔質膜フィルプロを取り、 一方の進行方向を割省することにより、 一方の返行ったり、 両プロセスを交互に繰り起する。また、上の変での違訳を自由に行うことができる。また、上の実施例においては、プラズマ国合宝1~4とスパック室

1 5

1 6

1.5 との間には切壁 4.6 を設ける構成としたが、これは必須のものではなく、同一の船屋内でブラズマ 風合とスパックリングの処理をそれぞれ行う治成とすることもできる。

さらに、上記実施例においては、スパッタリング とともにプラズマ第合を行う装置について説明した が、グラズマ放電の後、グラフトル単量体を供給す ることによりプラズマグラフト 重合を行うことも可 館であり、これによりスパッタリングおよびプラズ マグラフト联合の両プロセスを連続して行う発置を 異変することができる。

また、上記貨箱例においては、彼処理フィルム状物として多孔質膜フィルム25を用いて説明したが、その他金属フィルムなどえばナルミニウム館や鉄板等を用いることもできる。また、木発明のフィルム状物は整要な選集のフィルム状のものに限らず、系状、チェーブ状態のものも含まれるものとする。 (発明の効果)

以上説明したように請求項1記載の機能性フィルム状物の製造方法によれば、其空雰囲気中において

被処理フィルム役勢の商表面をそれぞれ同時に潜冷化するとともに、真空多量気中において清浄化した 被処理フィルム役物の商表面にそれぞれ同時にプラズマ里合層を形成させるようにしたので、被処理 フィルム役物の設面に変更が生じたり、不能物で行 処されることがなく、しかも接処理フィルム教物の 両表面にそれぞれ均型はプラズマ集合層を形成する ことができる。

また、請求項2記載の機能性フィルム状物の数を方法によれば、前記数処理フィルム状物の活を支票プラズマ数額により行うようには合に比べて変異気のみによる消貨化処理を行った場合を比べて変異気のみに基材の分解に起因する立とがある。とび基材への何者性を向上させることができる。また、片面で行う場合より効率度く満浄化することができる。

さらに、請求項 3 配載の機能性フィルム状態の製造装置によれば、拡処理フィルム状物を準備無とブラズマ組合策との間で真空状態を保持したまま双方

1 ?

特開平 4-110328(6)

向に自在に移送させることができ、滑浄化およびブ ラズマ重合の名プロセスを安定して行うことができ る。また、按処理フィルム状物の両面で同時にプラ ズマ単合を行う構成としたので、電視を交互に配設 する必要がなく、よって養麗の写巣が小さくなり、 在領性も向上する。

4、 四面の簡単は説明

図面は水発明の一変施例を表わすもので、第1図 は政能性原製造製配の故所而図、第2回はその斜視

- ! し… 真空積本体
- 12、13… 準備室
- 14…プラズマ銀合窓
- 15…スパッタ 畜
- 16a、16b、19b、17b…鲜気口

1 9

- 18…プラズマ男合類団
- 2 4 a、2 4 b … … 電板
- 25…多孔質膜フィルム
- 2 β … スパッタ 鉄焼
- 28, 29 9 7 + 1

31、32…碧取·卷出版鍋

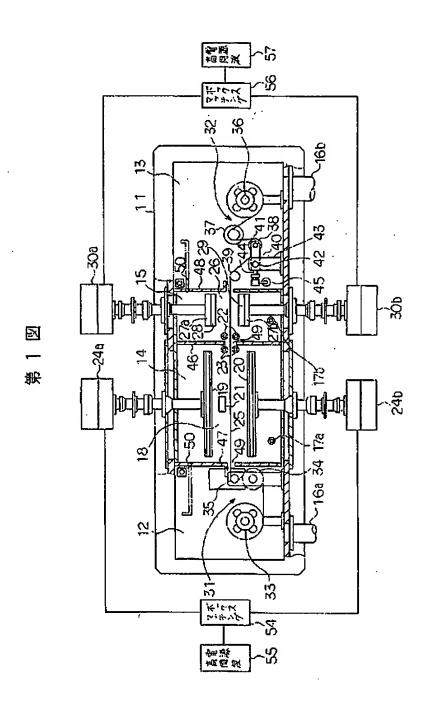
4 9 … 張力制御機構

46~48… 社 初 板

4 9 … 閉口部

55、57……電源。

铃開平 4-110328(7)



特期平 4-110328(8)

第2図

